PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-064313

(43) Date of publication of application: 13.03.2001

(51)Int.CI.

C08F 4/52 C08F236/10

(21)Application number : 11-241737

(71)Applicant: INST OF PHYSICAL & CHEMICAL RES

(22)Date of filing:

27.08.1999

(72)Inventor: AIDA SHOJIRO

KOU SHIYOUMIN WAKATSUKI YASUO

(54) CATALYST COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a catalyst composition for copolymerization of a conjugated diene with an aromatic vinyl compound, a co-catalyst included in the catalyst composition and a novel copolymer produced by using the catalyst composition.

SOLUTION: The catalyst composition is the one for copolymerization of a conjugated diene with an aromatic vinyl compound and includes (A) a methallocene complex of a rare earth metal compound (for example, a samarium complex, or the like) and (B) an ionic compound comprising a non-coordinating anion and a cation [triphenyl carbonium tetrakis (pentafluorophenyl) borate, or the like] and/or aluminoxane.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 27.03.2001 [Date of sending the examiner's decision of rejection] 18.05.2005

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3738315
[Date of registration] 11.11.2005
[Number of appeal against examiner's decision of 2005–11488

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision 17.06.2005

of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-64313 (P2001 - 64313A)

(43)公開日 平成13年3月13日(2001.3.13)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

C08F 4/52

236/10

C08F 4/52 236/10

4J015

4J100

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平11-241737

(71)出願人 000006792

理化学研究所

(22)出願日

平成11年8月27日(1999.8.27)

埼玉県和光市広沢2番1号

(72)発明者 会田 昭二郎

埼玉県和光市新倉1-26-47-C207

(72) 発明者 侯 召民

埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所

(72)発明者 若槻 康雄

埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所

(74)代理人 100092635

弁理士 塩澤 寿夫 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 触媒組成物

(57) 【要約】

【課題】 共役ジエンと芳香族ビニル化合物との共重合 用の触媒組成物及び該触媒組成物に含まれる助触媒、並 びに該触媒組成物を用いて製造される新規な共重合体を 提供する。

【解決手段】 共役ジエンと芳香族ビニル化合物との共 重合のための触媒組成物であって、下記の成分:(A)希 土類金属化合物のメタロセン型錯体(例えばサマリウム 錯体など)、及び(B)非配位性アニオンとカチオンとから なるイオン性化合物(トリフェニルカルボニウムテトラ キス(ペンタフルオロフェニル)ボレートなど)及び/ 又はアルミノキサンを含む組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 共役ジエンと芳香族ビニル化合物との共 重合のための触媒組成物であって、下記の成分:

1

(A) 希土類金属化合物のメタロセン型錯体、及び(B) 非配位性アニオンとカチオンとからなるイオン性化合物及び/又はアルミノキサンを含む組成物。

【請求項2】 メタロセン型錯体がサマリウム錯体である請求項1に記載の触媒組成物。

【請求項3】 イオン性化合物がトリフェニルカルボニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、トリフェニルカルボニウムテトラキス(テトラフルオロフェニル)ボレート、N, N-ジメチルアニリニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、1, 1'-ジメチルフェロセニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレートである請求項1又は2に記載の触媒組成物。

【請求項4】 さらに周期律表第 I ~III族元素の有機 金属化合物を含む請求項 1 ないし3 のいずれか 1 項に記 載の触媒組成物。

【請求項5】 希土類金属化合物のメタロセン型錯体を含む共役ジエンと芳香族ビニル化合物との共重合用触媒と共にもちいるための助触媒であって、非配位性アニオンとカチオンとからなるイオン性化合物及び/又はアルミノキサンを含む助触媒。

【請求項6】 請求項1ないし4のいずれか1項に記載の触媒組成物の存在下で共役ジエンと芳香族ビニル化合物とを共重合する方法。

【請求項7】 請求項1ないし4のいずれか1項に記載の触媒組成物の存在下で共役ジエンと芳香族ビニル化合物とを共重合することにより得ることができる共重合体。

【請求項8】 ミクロ構造におけるシス1,4-構造の含有量が80 mol%以上であり、分子量分布Mw/Mnが2.00以下である請求項7に記載の共重合体。

【請求項9】 共役ジエンと芳香族ビニル化合物とのランダム共重合体であって、ミクロ構造におけるシス1,4-構造の含有量が80 mol%以上であり、分子量が10,000以上であり、分子量分布 Mw/Mnが2.50以下である共重合体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は共役ジエンと芳香族 ビニル化合物との共重合用の触媒組成物及び該触媒組成 物に含まれる助触媒に関するものである。また、本発明 は、該触媒組成物を用いて共役ジエンと芳香族ビニル化 合物との共重合体を製造する方法及び該製造方法により 得られる新規な共重合体に関するものである。

[0002]

【従来の技術】共役ジエン類と芳香族ビニル化合物を共 重合するための触媒については、従来より数多くの提案 がなされており、工業的に極めて重要な役割を担っている。特に、熱的・機械的特性において高性能化された共役ジエンと芳香族ビニル化合物との共重合体を得る目的で、高いシス1,4結合含有率に制御されるような共重合触媒が研究・開発されてきた。

【0003】例えば、ニッケル、コバルト、チタン等の遷移金属化合物を主成分とする複合触媒系や(工業化学雑誌, 72, 2081, 1969; Plast. Kautsch., 40, 356, 1993; Makromol. Chem. Phys., 195, 2623, 199などを参照)、ネオジウム、ガドリニウム等の希土類金属化合物を主成分とする複合触媒系(Macromol. Rapid Commun. 16, 563, 1992; J. Polym. Sci., Par A; Polym. Chem., 32, 1195, 1994; Polymer, 37, 349, 1996)などが知られている。これらの触媒系では、ある程度高いシス1, 4制御性を示すものの、高分子量で狭い分子量分布を有し、かつ共重合体中のモノマー組成がランダム性を示す重合体を製造することはできなかった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、共役ジエンと芳香族ビニル化合物との共重合用触媒を提供することにある。より具体的には、ミクロ構造におけるシス1,4-構造の含有量が高く、かつ高分子量と狭い分子量分布を有する共重合体、好ましくは上記特徴を有するランダム共重合体を製造するための重合用触媒を提供することにある。また、本発明の別の課題は、上記の特徴を有する共重合体及びその製造方法を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課題を解決すべく鋭意研究を行った結果、希土類金属メタロセン型の重合触媒と、非配位性アニオンとカチオンとからなるイオン性化合物及び/又はアルミノキサンを含む助触媒とを組み合わせた触媒組成物を用いることによって、共役ジエン類と芳香族ビニル化合物とを効率よく共重合することができること、及び上記の共重合用触媒組成物を用いることにより、共役ジエン類と芳香族ビニル化合物とを共重合させて、ミクロ構造におけるシス1、4-構造の含有量が極めて高く、しかも高分子量で分子量分布が狭い共重合体、好ましくは共重合体のモノマー組のがランダム性を示すランダム共重合体を製造できることを見出した。本発明はこれらの知見を基にして完成されたものである。

【0006】すなわち本発明は、共役ジエンと芳香族ビニル化合物との共重合のための触媒組成物であって、下記の成分: (A) 希土類金属化合物のメタロセン型錯体、及び(B) 非配位性アニオンとカチオンとからなるイオン性化合物及び/又はアルミノキサン、を含む組成物を提供するものである。この発明の好ましい態様によれば、メタロセン型錯体がサマリウム錯体である上記触媒組成50物;イオン性化合物がトリフェニルカルボニウムテトラ

キス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、トリフェニ ルカルボニウムテトラキス (テトラフルオロフェニル) ボレート、N, N-ジメチルアニリニウムテトラキス (ペン タフルオロフェニル)ボレート、1,1'-ジメチルフェロ セニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレー トである上記触媒組成物;及び、さらに周期律表第 I ~ 11族元素の有機金属化合物を含む上記触媒組成物が提 供される。

【0007】また、別の観点からは、希土類金属化合物 のメタロセン型錯体を含む共役ジエンと芳香族ビニル化 合物との共重合用触媒と共にもちいるための助触媒であ って、非配位性アニオンとカチオンとからなるイオン性 化合物及び/又はアルミノキサンを含む助触媒が本発明 により提供される。さらに別の観点からは、上記の重合 用触媒組成物の存在下で共役ジエンと芳香族ビニル化合 物とを共重合する方法;及び、上記重合用触媒組成物の 存在下で共役ジエンと芳香族ビニル化合物とを共重合す ることにより得ることができる共重合体が提供される。 これらの発明に加えて、ミクロ構造におけるシス1.4構 造の含有量が80 mol%以上、好ましくは90 mol% 以上、 特に好ましくは95 mol%以上であり、分子量Mnが10,000 以上、好ましくは20,000以上、より好ましくは50,000以 上、特に好ましくは100,000以上であり、分子量分布 Mw /Mnが2.50以下、好ましくは 2.00以下、より好ましくは 1.80以下、特に好ましくは 1.50以下である共重合体が 提供される。この共重合体は、上記の共重合用触媒組成 物の存在下で共役ジエンと芳香族ビニル化合物とを共重 合することによって製造することができる。

[0008]

錯体としては、例えば、一般式(I): RaMXb・Lc又は 一般式(II): RaMXbQXb(式中、Mは希土類金属を 示し;Rはシクロペンタジエニル基、置換シクロペンタ ジエニル基、インデニル基、置換インデニル基、フルオ レニル基、又は置換フルオレニル基を示し; X は水素原 子、ハロゲン原子、アルコキシド基、チオラート基、ア ミド基、又は炭素数1から20の炭化水素基を示し; Lは ルイス塩基性化合物を示し;Qは周期律表第III族元素 を示し;aは1、2、又は3の整数を示し;bは0、1、 又は2の整数を示し;cは0、1、又は2の整数を示 す)で示される2価又は3価の希土類金属化合物が挙げ られる。

【0009】上記一般式(1)において、Mが示す希土類 金属としては、周期律表中の原子番号57から71の元 素を用いることができる。希土類金属の具体例として は、例えば、ランタニウム、セリウム、プラセオジム、 ネオジウム、プロメチウム、サマリウム、ユウロピウ ム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ホル ミニウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム、ル テチウムを挙げることができ、これらのうちサマリウム

が好ましい。aが2である場合、2個のRは同一でも異 なっていてもよい。同様に、b又はcが2である場合に は、2個のX又はLはそれぞれ同一でも異なっていても よい。

【0010】置換シクロペンタジエニル基、置換インデ ニル基、又は置換フルオレニル基における置換基の種 類、個数、及び置換位置は特に限定されないが、例え ば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル 基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ヘキシル基、フェニル基、ベンジル基などの ほか、トリメチルシリル基などの珪素原子を含有する炭 化水素基などを挙げることができる。RはXの一部と互 いにジメチルシリル基、ジメチルメチレン基、メチルフ ェニルメチレン基、ジフェニルメチレン基、エチレン 基、置換エチレン基等の架橋基で結合されていてもよ く、また、Rどうしが互いにジメチルシリル基、ジメチ ルメチレン基、メチルフェニルメチレン基、ジフェニル メチレン基、エチレン基、置換エチレン基等の架橋基で 結合されていてもよい。

【0011】置換シクロペンタジエニル基の具体例とし ては、例えば、メチルシクロペンタジエニル基、ベンジ ルシクロペンタジエニル基、ビニルシクロペンタジエニ ル基、2-メトキシエチルシクロペンタジエニル基、トリ メチルシリルシクロペンタジエニル基、tert-ブチルシ クロペンタジエニル基、エチルシクロペンタジエニル 基、フェニルシクロペンタジエニル基、1,2-ジメチルシ クロペンタジエニル基、1,3-ジメチルシクロペンタジエ ニル基、1,3-ジ(tert-ブチル)シクロペンタジエニル 基、1,2,3-トリメチルシクロペンタジエニル基、1,2,3, 【発明の実施の形態】希土類金属化合物のメタロセン型 30 4-テトラメチルシクロペンタジエニル基、ペンタメチル シクロペンタジエニル基、1-エチル-2, 3, 4, 5-テトラメ チルシクロペンタジエニル基、1-ベンジル-2.3.4.5-テ トラメチルシクロペンタジエニル基、1-フェニル-2,3, 4.5-テトラメチルシクロペンタジエニル基、1-トリメチ ルシリル-2, 3, 4, 5-テトラメチルシクロペンタジエニル 基、1-トリフルオロメチル-2, 3, 4, 5-テトラメチルシク ロペンタジエニル基などが挙げられる。置換インデニル 基の具体例としては、例えば、1,2,3-トリメチルインデ ニル基、ヘプタメチルインデニル基、1, 2, 4, 5, 6, 7-ヘキ 40 サメチルインデニル基などが挙げられる。Rとしてはペ ンタメチルシクロペンタジエニル基が好ましい。

> 【0012】Xが表わすアルコキシド基としては、メト キシ基、エトキシ基、プロポキシ基、n-ブトキシ基、イ ソブトキシ基、sec-ブトキシ基、tert-ブトキシ基など の脂肪族アルコキシ基、フェノキシ基、2,6-ジ-tert-ブ チルフェノキシ基、2,6-ジイソプロピルフェノキシ基、 2,6-ジネオペンチルフェノキシ基、2-tert-ブチル-6-イ ソプロピルフェノキシ基、2-tert-ブチル-6-ネオペンチ ルフェノキシ基、2-イソプロピル-6-ネオペンチルフェ 50 ノキシ基などのアリールオキシド基のいずれでもよい

5

が、2,6-ジ-tert-ブチルフェノキシ基が好ましい。 【0013】Xが表わすチオラート基としては、チオメ トキシ基、チオエトキシ基、チオプロポキシ基、チオn-ブトキシ基、チオイソブトキシ基、チオsec-ブトキシ 基、チオtert-ブトキシ基などの脂肪族チオラート基、 チオフェノキシ基、2, 6-ジ-tert-ブチルチオフェノキシ 基、2,6-ジイソプロピルチオフェノキシ基、2,6-ジネオ ペンチルチオフェノキシ基、2-tert-ブチル-6-イソプロ ピルチオフェノキシ基、2-tert-ブチル-6-チオネオペン チルフェノキシ基、2-イソプロピル-6-チオネオペンチ ルフェノキシ基、2,4,6-トリイソプロピルチオフェノキ シ基などのアリールチオラート基のいずれでもよいが、 2, 4, 6-トリイソプロピルチオフェノキシ基が好ましい。 【0014】アミド基としては、ジメチルアミド基、ジ エチルアミド基、ジイソプロピルアミド基などの脂肪族 アミド基、フェニルアミド基、2,6-ジ-tert-ブチルフェ ニルアミド基、2,6-ジイソプロピルフェニルアミド基、 2,6-ジネオペンチルフェニルアミド基、2-tert-ブチル-6-イソプロピルフェニルアミド基、2-tert-ブチル-6-ネ オペンチルフェニルアミド基、2-イソプロピル-6-ネオ ペンチルフェニルアミド基、2,4,6-tert-ブチルフェニ ルアミド基などのアリールアミド基のいずれでもよい が、2,4,6-tert-ブチルフェニルアミド基が好ましい。 【0015】Xが表わすハロゲン原子は、フッ素原子、 塩素原子、臭素原子、又はヨウ素原子のいずれでもよい が、塩素原子やヨウ素原子が好ましい。炭素数1から20 の炭化水素基の具体例としては、例えば、メチル基、エ チル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、 イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ネオペ ンチル基、ヘキシル基、オクチルなどの直鎖又は分枝鎖 30 の脂肪族炭化水素基、フェニル基、トリル基、ナフチル 基など芳香族炭化水素基、ベンジル基などのアラルキル 基などのほか、トリメチルシリルメチル基、ビストリメ チルシリルメチル基などのケイ素原子を含有する炭化水 素基であってもよい。これらのうち、メチル基、エチル 基、イソブチル基、トリメチルシリルメチル基などが好 ましい。Xとしては、水素原子、ハロゲン原子、又は炭 素数1から20の炭化水素基が好ましい。

【0016】Lが示すルイス塩基性化合物としては、対電子をもって金属に配位できるルイス塩基性の化合物であれば特に限定されず、無機化合物又は有機化合物のいずれであってもよい。ルイス塩基性化合物として、例えば、エーテル化合物、エステル化合物、ケトン化合物、アミン化合物、ホスフィン化合物、シリルオキシ化合物などを用いることができるが、これらに限定されることはない。一般式(II)においてQは周期律表第III族元素を示すが、該元素の具体例としては、ホウ素、アルミニウム、ガリウムなどを挙げることができ、アルミニウム、ガリウムなどを挙げることができ、アルミニウムが好ましい。

【0017】式(1)で表される希土類金属化合物のメタ

ロセン型錯体の具体例としては、例えば、ビスペンタメチルシクロペンタジエニルビステトラヒドロフランサマリウム、メチルビスペンタメチルシクロペンタジエニルテトラヒドロフランサマリウム、クロロビスペンタメチルシクロペンタジエニルム、又はヨードビスペンタメチルシクロペンタジエニルテトラヒドロフランサマリウムなどが挙げられ、式(II)

で表わされる希土類金属化合物のメタロセン型錯体の具体例としては、例えば、ジメチルアルミニウム (μ-ジメチル) ビス (ペンタメチルシクロペンタジエニル) サ

マリウムなどが挙げられる。

【0018】助触媒として用いられるイオン性化合物 は、非配位性アニオンとカチオンとからなるものであれ ば特に限定されないが、例えば、上記希土類金属化合物 と反応してカチオン性遷移金属化合物を生成できるイオ ン性化合物などを挙げることができる。非配位性アニオ ンとしては、例えば、テトラ (フェニル) ボレート、テ トラキス(モノフルオロフェニル)ボレート、テトラキ ス(ジフルオロフェニル)ボレート、テトラキス(トリ 20 フルオロフェニル) ボレート、テトラキス (トリフルオ ロフェニル) ボレート、テトラキス (ペンタフルオロフ ェニル) ボレート、テトラキス (テトラフルオロメチル フェニル)ボレート、テトラ(トリル)ボレート、テト ラ(キシリル)ボレート、(トリフェニル、ペンタフル オロフェニル) ボレート、 [トリス (ペンタフルオロフ ェニル), フェニル] ボレート、トリデカハイドライド -7,8-ジカルバウンデカボレートなどが挙げられる。

【0019】カチオンとしては、カルボニウムカチオ ン、オキソニウムカチオン、アンモニウムカチオン、ホ スホニウムカチオン、シクロヘプタトリエニルカチオ ン、遷移金属を有するフェロセニウムカチオンなどを挙 げることができる。カルボニウムカチオンの具体例とし ては、トリフェニルカルボニウムカチオン、トリ置換フ ェニルカルボニウムカチオンなどの三置換カルボニウム カチオンを挙げることができる。トリ置換フェニルカル ボニウムカチオンの具体例としては、トリ(メチルフェ ニル)カルボニウムカチオン、トリ(ジメチルフェニ ル)カルボニウムカチオンを挙げることができる。アン モニウムカチオンの具体例としては、トリメチルアンモ 40 ニウムカチオン、トリエチルアンモニウムカチオン、ト リプロピルアンモニウムカチオン、トリブチルアンモニ ウムカチオン、トリ(n-ブチル)アンモニウムカチオンな どのトリアルキルアンモニウムカチオン、N, N-ジエチル アニリニウムカチオン、N, N-2, 4, 6-ペンタメチルアニリ ニウムカチオンなどのN, N-ジアルキルアニリニウムカチ オン、ジ(イソプロピル)アンモニウムカチオン、ジシク ロヘキシルアンモニウムカチオンなどのジアルキルアン モニウムカチオンを挙げることができる。ホスホニウム カチオンの具体例としては、トリフェニルホスホニウム 50 カチオン、トリ(メチルフェニル)ホスホニウムカチオ

-4-

10

用いてもよい。

ン、トリ(ジメチルフェニル)ホスホニウムカチオンな どのトリアリールホスホニウムカチオンを挙げることが できる。

【0020】該イオン性化合物は、非配位性アニオン及 びカチオンの中から、それぞれ任意に選択して組み合わ せたものを好ましく用いることができる。例えば、イオ ン性化合物としては、トリフェニルカルボニウムテトラ キス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、トリフェニ ルカルボニウムテトラキス (テトラフルオロフェニル) ボレート、N, N-ジメチルアニリニウムテトラキス (ペン タフルオロフェニル) ボレート、1,1'-ジメチルフェロ セニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレー トなどが好ましい。イオン性化合物を単独で用いてもよ く、二種以上を組み合わせて用いてもよい。遷移金属化 合物と反応してカチオン性遷移金属化合物を生成できる ルイス酸として、B(C6F5)3、AI(C6F5)3などを用いるこ とができ、これらを前記のイオン性化合物と組み合わせ て用いてもよい。

【0021】助触媒として用いられるアルミノキサンと しては、例えば、有機アルミニウム化合物と縮合剤とを 接触させることによって得られるものを用いることがで き、より具体的には、一般式(-AI(R')0-)』で示される 鎖状アルミノキサン又は環状アルミノキサンを用いるこ とができる。上記式において、R'は炭素数1~10の炭 化水素基であり、該炭化水素基はハロゲン原子及び/又 はアルコキシ基で置換されていてもよい。nは重合度を 示し、好ましくは5以上、より好ましくは10以上であ る。R'としては、メチル基、エチル基、プロピル基、 イソブチル基などが挙げられるが、メチル基が好まし 二ウム化合物としては、例えば、トリメチルアルミニウ ム、トリエチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニ ウムなどのトリアルキルアルミニウム及びその混合物な どが挙げられ、特に好ましいのはトリメチルアルミニウ ムである。トリメチルアルミニウムとトリブチルアルミ ニウムとの混合物を原料として用いたアルミノキサンも 好適に用いることができる。アルミノキサンをイオン性 化合物と組み合わせて用いてもよい。

【0022】本発明の触媒組成物は、上記の成分(A)及 び(B)を含み、さらに成分(C)として周期律表第 I ~ | | | 族元素の有機金属化合物を含んでいてもよい。有機金属 化合物として、有機アルミニウム化合物、有機リチウム 化合物、有機マグネシウム化合物、有機亜鉛化合物、有 機ホウ素化合物などが挙げられる。より具体的には、メ チルリチウム、ブチルリチウム、フェニルリチウム、ベ ンジルリチウム、ネオペンチルリチウム、トリメチルシ リルメチルリチウム、ビストリメチルシリルメチルリチ ウム、ジブチルマグネシウム、ジヘキシルマグネシウ ム、ジエチル亜鉛、ジメチル亜鉛、トリメチルアルミニ ウム、トリエチルアルミニウム、トリイソブチルアルミ 50 素;シクロペンタン、シクロヘキサン等の飽和脂環式炭

ニウム、トリヘキシルアルミニウム、トリオクチルアル ミニウム、トリデシルアルミニウムなどを用いることが できる。さらに、エチルマグネシウムクロライド、ブチ ルマグネシウムクロライド、ジメチルアルミニウムクロ ライド、ジエチルアルミニウムクロライド、セスキエチ ルアルミニウムクロライド、エチルアルミニウムジクロ ライドなどのような有機金属ハロゲン化合物、ジエチル アルミニウムハイドライド、セスキエチルアルミニウム ハイドライドのような水素化有機金属化合物を用いても よい。これらの有機金属化合物を2種以上組み合わせて

【0023】本発明媒組成物における上記成分(A)及び (B)の配合割合は、重合すべきモノマーの種類は反応の 種類や条件に応じて適宜選択することが可能である。一 般的には、希土類金属化合物とアルミノキサンとを含む 組成物では、成分(A):成分(B)(モル比)を1:1~1:1 0000、好ましくは 1:10~1:1000、さらに好ましくは 1:50~1:500程度にすることができる。希土類金属化 合物とイオン性化合物とを含む組成物では、成分(A): 成分(B) (モル比) を1:0.1~1:10、好ましくは1:0. 2~1:5、さらに好ましくは1:0.5~1:2程度にすれば よい。また、成分(0)を含む触媒組成物では、希土類金 属化合物と成分(C)との配合割合(モル比)は、例え ば、1:0.1~1:1000、好ましくは1:0.2~1:500、さ らに好ましくは1:0.5~1:50程度である。

【0024】本発明の重合方法で共重合可能な共役ジエ ン化合物モノマーの種類は特に限定されないが、例え ば、1,3-ブタジエン、イソプレン、1,3-ペンタジエン、 2-エチル-1,3- ブタジエン、2,3-ジメチルブタジエン、 い。アルミノキサンの原料として用いられる有機アルミ 30 2-メチルペンタジエン、4-メチルペンタジエン、又は2, 4-ヘキサジエンなどを挙げることができ、これらのうち 1,3-ブタジエンが好ましい。これらのモノマー成分を単 独で用いてもよいが、2種以上を組み合わせて用いても

> 【0025】本発明の重合方法で共重合可能な芳香族ビ ニル化合物モノマーの種類も特に限定されない。例え ば、スチレン、p-メチルスチレン、m-メチルスチレン、 p-tert-ブチルスチレン、α-メチルスチレン、クロロメ チルスチレン、p-tert-ブトキシスチレン、ジメチルア ミノメチルスチレン、ジメチルアミノエチルスチレン、 ビニルトルエンなどが用いられる、これらのうちスチレ ンが好ましい。これらのモノマー成分を単独で用いても よいが、2種以上を組み合わせて用いてもよい。

【0026】本発明の重合方法は、溶媒の存在下又は非 存在下のいずれで行なってもよい。溶媒を用いる場合に は、溶媒が重合反応において実質的に不活性であり、モ ノマー及び触媒組成物に対して十分な溶解性を有してい れば、その種類は特に限定されない。例えば、ブタン、 ペンタン、ヘキサン、ヘプタン等の飽和脂肪族炭化水

化水素;1-ブテン、2-ブテン等のモノオレフィン類;ベ ンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素;塩化メチレン、 クロロホルム、四塩化炭素、トリクロルエチレン、パー クロルエチレン、1,2-ジクロロエタン、クロルベンゼ ン、ブロムベンゼン、クロルトルエン等のハロゲン化炭 化水素が挙げられるが、これらのうち、トルエンが好ま しい。また、溶媒を2種以上組み合わせて用いてもよ

【0027】本発明の重合方法における重合温度は、例 えば-100~100℃の範囲、好ましくは-50~80℃の範囲で ある。重合時間は、例えば1分~50時間程度であり、好 ましくは5分~5時間程度である。もっとも、これらの反 応条件は、モノマーの種類や触媒組成物の種類に応じ て、適宜選択することが可能であり、上記に例示した範 囲に限定されることはない。重合反応が所定の重合率に 達した後、公知の重合停止剤を重合系に加えて停止さ せ、次いで通常の方法に従い生成した共重合体を反応系 から分離することができる。

【0028】本発明の共重合体のミクロ構造におけるシ ス構造の含有量は、通常は80 mol%以上、好ましくは90 mol% 以上、特に好ましくは95 mol%以上であり、分子量 Mnは10,000以上、好ましくは20,000以上、より好ましく は50,000以上、特に好ましくは100,000以上であり、分 子量分布 Mw/Mnは2 50以下、好ましくは 2 00以下、よ り好ましくは 1.80以下、特に好ましくは 1.50以下であ る。また、本発明の共重合体は、モノマー組成が実質的 にランダム性を示すランダム共重合体である。本発明の 共重合体は、高い熱的特性(熱安定性等)と機械的特性 (引張り弾性率、曲げ弾性率等)を有することが期待さ れるので、高分子材料として多様な用途に利用すること が可能である。

【0029】以下、実施例により本発明をさらに具体的 に説明するが、本発明の範囲はこれらの実施例に限定さ れるものではない。実施例中のポリブタジエンのミクロ 構造は、¹H NMRおよび¹³C NMRにより得られたピーク[¹H NMR: δ 4.8-5.0 (1,2-ビニルユニットの=CH₂)、5.2-5.8 (1,4-ユニットの-CH=と1,2-ビニルユニットの-CH =)、¹³C NMR: δ 27.4 (1,4-シスユニット)、32.7 (1,4 -トランスユニット)、127.7-131.8 (1,4-ユニット)、11 3.8-114.8と143.3-144.7 (1,2-ビニルユニット)]の積分 40 であり、数平均分子量は38,700、Mw/Mnは1.75であっ 比から算出し、スチレンの含有率は「H NMRにより得られ たピーク[δ 4.8-5.0 (ブタジエンの1,2-ビニルユニッ トの=CH₂)、δ 5.2-5.8 (ブタジエンの1,4-ビニルユニ ットと1,2-ビニルユニットの-CH=)、及び 8 6.3-7.3 (スチレンユニットの芳香環)]の積分比から算出した。 また、重量平均分子量(Mw)、数平均分子量(Mn)、分 子量分布 (Mw/Mn) は、GPCによりポリスチレンを標準物 質として用い求めた。

【0030】例1

窒素雰囲気下のグローブボックス中で、十分に乾燥した 50

30 ml耐圧ガラスボトルに、ジメチルアルミニウム(μ -ジメチル) ビス (ペンタメチルシクロペンタジエニル) サマリウム[(Cp*)2 $Sm(\mu-Me)$ 2AIMe2](Cp*:ペンタメチルシクロペンタジエニル配位子)を0.03 mmol仕込み、ト ルエン1 mlに溶解した。ついで、トリイソブチルアルミ ニウム0.09 mmol、トリフェニルカルボニウムテトラキ ス(ペンタフルオロフェニル)ボレート(Ph3 CB(C6F5)4) 0.03 mmolを添加してボトルを打栓した。その後、グロ ーブボックスからボトルを取り出し、1,3-ブタジエンを 10 0.97 g、スチレンを1.4 ml仕込み、50℃で30分間重合を 行った。重合後、10 wt%のBHT [2,6-ビス(tert-ブチル) -4-メチルフェノール〕を含むメタノール10 mlを加えて 反応を停止し、さらに大量のメタノール/塩酸混合溶媒 で重合体を分離して60℃で真空乾燥した。得られた重合 体の収率は21 wt%であった。また、重合体中のスチレン 含有率は4.6 mol%であり、ブタジエンユニットのミクロ 構造はシス含量が94.6 mol%であり、数平均分子量は10 1,000、Mw/Mnは1.41であった。

【0031】例2

20 1,3-ブタジエンを0.81 g、スチレンを1.7 ml仕込み、50 ℃で1時間重合を行う以外は、例1と同様の方法で重合 体を得た。得られた重合体の収率は22 wt%であった。ま た、重合体中のスチレン含有率は7.2 mol%であり、ブタ ジエンユニットのミクロ構造はシス含量が95.1 mol%で あり、数平均分子量は78,600、Mw/Mnは1.59であった。 【0032】例3

1,3-ブタジエンを0.65 g、スチレンを2.0 ml仕込み、50 ℃で6時間重合を行う以外は、例1と同様の方法で重合 体を得た。得られた重合体の収率は20 wt%であった。ま 30 た、重合体中のスチレン含有率は11.4 mol%であり、ブ タジエンユニットのミクロ構造はシス含量が91.7 mol% であり、数平均分子量は73,900、Mw/Mnは1,69であっ た。

【0033】例4

1,3-ブタジエンを0.49 g、スチレンを2.4 ml仕込み、50 ℃で12時間重合を行う以外は、例1と同様の方法で重合 体を得た。得られた重合体の収率は23 wt%であった。ま た、重合体中のスチレン含有率は19.1 mol%であり、ブ タジエンユニットのミクロ構造はシス含量が87.4 mo1% た。

【0034】例5

1,3-ブタジエンを0.32 g、スチレンを2.8 ml仕込み、50 ℃で50時間重合を行う以外は、例1と同様の方法で重合 体を得た。得られた重合体の収率は21 wt%であった。ま た、重合体中のスチレン含有率は33.2 mol%であり、ブ タジエンユニットのミクロ構造はシス含量が80.3 mol% であり、数平均分子量は23,400、Mw/Mnは2,23であっ た。

[0035]

11

【表1】

St 仕込量	重合時間	収率 (%)	ミクロ構造			St 含 - 有率	Mw	Mn	Mw/Mn
(mol%)	(h)	(707	1,4- cis(%)	1,4- trans(%)	1,2- (%)	(%)			
40	0.5	21	94.6	4.4	1.0	4.6	142,000	101,000	1.41
50	1	22	95.1	3.9	1.0	7.2	124,800	78,600	1.59
60	6	20	91.7	7.2	1.1	11.4	124,200	73,900	1.69
70	12	23	87.4	11.7	0.9	19.1	67,800	38,700	1.75
80	50	21	80.3	18.7	1.0	33.2	52,200	23,400	2.23

[0036]

ì

エンと芳香族ビニル化合物とから、ミクロ構造における

シス1,4-構造の含量が極めて高く、かつ高分子量で狭い 【発明の効果】本発明の触媒組成物を用いると、共役ジ 10 分子量分布を有するランダム共重合体を製造することが できる。

12

フロントページの続き

Fターム(参考) 4J015 DA04 DA05 DA09 DA10 DA37 4J100 AB02Q AB03Q AB04Q AB07Q ASO2P ASO3P ASO4P ASO6P BA040 BA310 BB010 BC430 CA04 DA00 DA01 DA04 DA41 FA10